

Informazioni generali

Riferimento CPNP: **4457498**

Riferimento dell'industria:

Versione: **1**

Data della prima notifica: **22/01/2024 23:13:08**

Data dell'ultima modifica: **08/04/2025 23:34:37**

Nome del prodotto	Gradazioni (se applicabili)	Lingua
CACTUS STRONG BASE BLOSSOM		English

Il prodotto è destinato specificamente ai bambini sotto i 3 anni di età: No

ID: **212591**

Persona responsabile: **CACTUS FOR YOU S.R.L.**

Indirizzo della persona responsabile: Viale dei Tigli 21/C, 38066, RIVA DEL GARDA, Italia

Telefono: +393276620226

Fax:

E-mail: cactusnail.it@gmail.com

Persona di contatto: **Sava Morari**

Indirizzo della persona di contatto: Via Fausto Melotti 2, 20138, MILANO (MI), Italia

Telefono: +393276620226

Altro numero di telefono 1:

Altro numero di telefono 2:

Fax:

E-mail: cactusnail.it@gmail.com

Prodotto importato nella Comunità: No

Paese di origine:

Termine del mandato della persona responsabile:

Stato membro della prima immissione sul mercato: Italia

Dettagli del prodotto

Livello di categoria (1>2>3): Prodotti per unghie e cuticole > Smalti e solventi per unghie > Smalto per unghie/lacche per unghie

Forma fisica: Liquido

Applicatore/contenitore:

Tipo di notifica: Intervalli di concentrazione

	Sostanza	Valore (%p/p)	
Ingredienti preoccupanti (informazioni specifiche)			
	ETHANOL	Non applicabile	
	ISOPROPANOL	Non applicabile	
	Vitamina A o suoi derivati	Non applicabile	
Composizione completa			
Nome della formulazione: SMALTO PER UNGHIE			
Intervallo di concentrazione	BIS-HEA POLY(1,4-BUTANEDIOL)-9/IPDI COPOLYMER	> 25 - ≤ 50%	
Intervallo di concentrazione	hydroxypropyl methacrylate	> 10 - ≤ 25%	
Intervallo di concentrazione	BIS-HEMA POLYNEOPENTYL GLYCOL ADIPATE/IPDI COPOLYMER	> 5 - ≤ 10%	
Intervallo di concentrazione	isobornyl methacrylate	> 5 - ≤ 10%	
Intervallo di concentrazione	TRIMETHYLOLPROPANE TRIMETHACRYLATE	> 1 - ≤ 5%	
Intervallo di concentrazione	DI-P-TOLYL(2,4,6-TRIMETHYLBENZOYL) PHOSPHINE OXIDE	> 1 - ≤ 5%	
Intervallo di concentrazione	METHACRYLOYLETHYL PHOSPHATE	> 1 - ≤ 5%	
Intervallo di concentrazione	silica	> 0.1 - ≤ 1%	

Intervallo di concentrazione	ci 19140	≤ 0.1%	
Intervallo di concentrazione	ci 77491	≤ 0.1%	
Intervallo di concentrazione	ci 77891	≤ 0.1%	
Intervallo di concentrazione	bht	≤ 0.1%	
CMR			
Nanomateriali			
Qualsiasi altra informazione significativa per i centri antiveleno (solo in inglese)			
Contenitore originale (fotografia)			
Nome			Opzioni
STRONG BASE BLOSSOM FRONTE.jpeg			
Etichettatura originale (immagine)			
Nome			Opzioni
STRONG BASE BLOSSOM FRONTE.jpeg			
STRONG BASE BLOSSOM RETRO.jpeg			
STRONG BASE BLOSSOM.jpeg			

Distribuito

--

Commenti delle autorità competenti e dei centri antiveleno

--